T2R2 東京科学大学 リサーチリポジトリ Science Tokyo Research Repository

論文 / 著書情報 Article / Book Information

題目(和文)	 含硫黄クラウンエーテルの配位特性を生かした超分子の形成とその構 造制御
Title(English)	
著者(和文)	長井啓之
Author(English)	Hiroyuki Nagai
出典(和文)	学位:博士(理学), 学位授与機関:東京工業大学, 報告番号:甲第10098号, 授与年月日:2016年3月26日, 学位の種別:課程博士, 審査員:小坂田 耕太郎,竹内 大介,宍戸 厚,吉沢 道人,小泉 武昭
Citation(English)	Degree:, Conferring organization: Tokyo Institute of Technology, Report number:甲第10098号, Conferred date:2016/3/26, Degree Type:Course doctor, Examiner:,,,,
学位種別(和文)	博士論文
Category(English)	Doctoral Thesis
 種別(和文)	 要約
Type(English)	Outline

含硫黄クラウンエーテルの配位特性を生かした超分子の形成とその構造制御 総合理工学研究科 化学環境学 小坂田・竹内研究室 長井啓之

1. 序論

ロタキサンとは大環状分子の内部空孔を軸分子が貫通した構造を有した分子 集合体のことである. ロタキサンの環状分子は, 軸分子に沿った並進運動や回転 運動をとることが可能であり, これらの運動を制御することで分子機械のよう なナノデバイスへの応用が期待されている^[1]. ロタキサンの環状分子としては, クラウンエーテルがよく利用されている. クラウンエーテルは, 環状のポリエー テル構造を有しており, その内部空孔にアルキル金属イオンやアンモニウムイ オンを包接する性質を有している. 特にジベンゾ[24]クラウン-8-エーテル (DB24C8) は, ジベンジルアンモニウム塩と安定な擬ロタキサンを形成すること が知られており (Chart 1), そのため DB24C8 の擬ロタキサンは, 様々な機能性 ロタキサン型化合物のビルディングブロックとして利用されている.



Chart 1. DB24C8 とジベンジルアンモニウムからなる擬ロタキサン^[2].

本論文ではロタキサンの環状分子として, DB24C8の酸素の一部を硫黄で置換 したチアクラウンエーテルを用いた.このチアクラウンエーテルはアンモニウ ムの包接だけでなく, 遷移金属との錯体形成もおこなう.その錯形成反応を駆動 力とした, 擬ロタキサンの形成制御やロタキサンのシャトリングに成功した.

2. チアクラウンエーテル及びその遷移金属錯体の合成

硫黄でそれぞれ 1-4 置換されたモノ-, ジ-, トリ-, テトラチアクラウンエーテ ルを, カテコールもしくはチアカテコールを出発物質とした最大 3 段階の反応 によって合成した (Scheme 1A). ジチアクラウンエーテル (DTC) 及び 12 員環 ジチアクラウンエーテル (DT12C) を配位子としたパラジウム, 白金錯体を合成 した (Scheme 1B). DTC の錯体は, チアカテコール環が内側へと向き, これが内 部空孔を占有していた.



Scheme 1. (A) チアクラウンエーテル及び (B) パラジウム, 白金錯体の合成.

3. パラジウム錯体化を利用した擬ロタキサン形成制御

チアクラウンエーテルとジベンジルアンモニウム塩を重クロロホルム中で混 合すると、対応する擬ロタキサンがそれぞれ生成した.この時の会合定数は TriTC < 1,16-DTC < TetraTC < MTC < DTC となり、硫黄置換数が小さくて対称性 の高い環状分子ほど、高い会合定数を示す傾向が確認された.DTC の擬ロタキ サンのX線結晶構造を測定すると、軸分子のNH,NCH は環状分子の酸素だけで なく硫黄とも水素結合を形成していたが、硫黄の水素結合は酸素のものと比較 して弱かった.これは HSAB 則により、ソフトな塩基(硫黄)とハードな酸(水 素)の相互作用が弱いためである^[3]. DTC の擬ロタキサン溶液に PdCl₂(cod) (cod = 1,5-シクロオクタジエン)を加え ると、DTC のパラジウム錯体 PdCl₂(dtc)の生成に伴って擬ロタキサンが解離した. これは PdCl₂(dtc)の内部空孔が小さいため、アンモニウムが配位できなくなった ためである.この溶液に更にトリフェニルホスフィンを加えると、PdCl₂(dtc)と の配位子交換が起こって擬ロタキサンが再度生成した.この擬ロタキサンの解 離、再形成反応は PdCl₂(cod)及び PPh₃を連続して加えることで繰り返し起こり、 4 サイクルまでの繰り返しを確認した.

擬ロタキサンの Pd 錯体化反応の反応機構を考察するため、アンモニウムの存 在下及び非存在下での錯体形成の速度を比較した.その結果アンモニウムが存 在する場合に反応は加速されており、特に嵩高くて擬ロタキサンを形成しない アンモニウムで顕著であった.また、ロタキサンで同様の実験をおこなうと反応 が減速されたため、一度軸分子が包接されると反応は遅くなると予想される.以 上、各状態での錯体形成の速さは Chart 2 のような関係にあると予想した.この 結果から Pd 錯体化の機構を考察した.



Scheme 2. 擬ロタキサンの合成と Pd 錯体化によるその形成制御



Chart 2. DTC の各状態でのパラジウム配位

4. 環分子及び軸分子修飾におけるロタキサンシャトリング

DTC の[2]ロタキサン[R1-H2]BARF は Ru 錯体を用いるオレフィンメタセシス

を鍵反応として合成した (Scheme 3). この[2]ロタキサンと PdCl₂(cod)を反応さ せると, 環状分子にパラジウムが配位したロタキサン-Pd 錯体 [**R1**-H₂(PdCl₂)]BARF が生成した.また, 無水酢酸と反応させることで*N*-アセチル化 体 **R1**-Ac が生成した.このときの環状分子は,¹H NMR 及び ROESY スペクトル より[**R1**-H₂(PdCl₂)]BARF では軸分子のフェニレン部位近傍に,**R1**-Ac ではアル キル鎖上にシャトリングしていると推定した.つまり,ロタキサン[**R1**-H₂]BARF は Pd 錯体化と *N*-アセチル化の 2 つの駆動方式を持っており,それぞれが異なる 位置へのシャトリングをおこなう.このように複数の駆動方式を持つロタキサ ンシャトルは報告例^[4]が少なく,新規性が高い.



Scheme 3. (A) [2]ロタキサン[**R1**-H₂]BARF 及び (B) そのパラジウム錯体[**R1**-H₂ (PdCl₂)]BARF, *N*-アセチル体 R1-Ac の合成

ロタキサン[**R1**-H₂]BARF のパラジウム錯体化を蛍光スペクトル測定によって 追跡すると,反応の進行にともなってアントラセンからの蛍光が消光された.こ れは錯体形成によりパラジウムとアントラセンの距離が小さくなり、両者の間 でエネルギー移動もしくは電価移動がおこるためである (Chart 3). この溶液に PPh₃を加えるとロタキサン[**R1**-H₂]BARF が再生して蛍光が回復した.



Chart 3. ロタキサン-Pd 錯体におけるアントラセン蛍光の消光

5. 総括

既報のロタキサン研究における研究分野を Table 1 にまとめた. ロタキサンに 関する研究論文はこれまでに約 6100 報が報告されているが,その中でもチアク ラウンエーテルを環状構成要素として利用したものは7報に限られる^[5]. 擬ロタ キサンの形成制御に関する論文は約 130 報が報告されているが,その中でも, 本論文3章のように遷移金属錯体の形成反応を利用した例は1報に限られる^[6]. ロタキサンシャトリングに関する論文は 400 報が報告されているが,その中で も,本論文4章のように複数の異なる駆動要素及び駆動範囲を持ったシャトリ ングは2報に限られる^[4]. まとめると本論文は, 1) チアクラウンエーテルの利 用 2) 錯体形成反応による擬ロタキサン形成の制御, 3) 複数の駆動モードを持 つロタキサンシャトリングの3つの点で特に高い新規性を有している.

Table 1. ロタキサンの研究領域(2016年2月時点)

ロタキサン		6100 報
全般	チアクラウンエーテル	7 報
3章	擬ロタキサン形成制御	130 報
	遷移金属を利用	1 報
4章	ロタキサンシャトリング	400 報
	複数の駆動要素	2 報

Reference

- [1] a) F. M. Raymo, J. F. Stoddart, *Chem. Rev.* **1999**, *99*, 1643-1663; b) V. Balzani, A. Credi, F. M. Raymo, J. F. Stoddart, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2000**, *39*, 3348–3391; *Angew. Chem.* **2000**, *112*, 3484-3530; c) S. F. M. van Dongen, S. Cantekin, J. A. A. W. Elemans, A. E. Rowan, R. J. M. Nolte, *Chem. Soc. Rev.* **2014**, *43*, 99-122.
- [2] P. R. Ashton, P. J. Campbell, E. J. T. Chrystal, P. T. Glink, S. Menzer, D. Philp, N. Spencer, J. F. Stoddart, P. A. Tasker, D. J. Williams, *Angew. Chem. Int. Ed. Engl.* 1995, 34, 1865-1869.
- [3] (a) R. G. Pearson, J. Chem. Educ. 1968, 45, 581–587; (b) F. H. Walters, J. Chem. Educ. 1991, 68, 29–31.
- [4] a) J. D. Crowley, K. D. Hänni, D. A. Leigh, A. M. Z. Slawin, *J. Am. Chem. Soc.* 2010, *132*, 5309-5314; b) H. Murakami, A. Kawabuchi, R. Matsumoto, T. Ido, N. Nakashima, *J. Am. Chem. Soc.* 2005, *127*, 15891-15899.
- [5] a) P. R. Ashton, J. Becher, M. C. T. Fyfe, M. B. Nielsen, J. F. Stoddart, A. J. P. White, D. J. Williams, *Tetrahedron* 2001, *57*, 947-956; b) M. Asakawa, P. R. Ashton, W. Dehaen, G. L'abbé, S. Menzer, J. Nouwen, F. M. Raymo, J. F. Stoddart, M. S. Tolley, S. Toppet, A. J. P. White, D. J. Williams, *Chem. Eur. J.* 1997, *3*, 772-787; c) W. Zhou, H. Zheng, Y. Li, H. Liu, Y. Li, *Org. Lett.* 2010, *12*, 4078-4081; d) H. Zheng, Y. Li, C. Zhou, Y. Li, W. Yang, W. Zhou, Z. Zuo, H. Liu, *Chem. Eur. J.* 2011, *17*, 2160-2167; e) S.-Y. Hsueh, J.-L. Ko, C.-C. Lai, Y.-H. Liu, S.-M. Peng, S.-H. Chiu, *Angew. Chem. Int. Ed.* 2011, *50*, 6643-6646; f) L.-Y. Wang, J.-L. Ko, C.-C. Lai, Y.-H. Liu, S.-Stou, Y. Li, Y.-H. Liu, S.-M. Peng, S.-H. Chiu, *Chem. Eur. J.* 2013, *19*, 8850-5560; g) N.-C. Chen, C.-J. Chuang, L.-Y. Wang, C.-C. Lai, S.-H. Chiu, *Chem. Eur. J.* 2012, *18*, 1896-1900.
- [6] J. Hu, L. Chen, Y. Ren, P. Deng, X. Li, Y. Wang, Y. Jia, J. Luo, X. Yang, W. Feng, L. Yuan, Org. Lett. 2013, 15, 4670-4673.